PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-319166

(43)Date of publication of application: 21.11.2000

(51)Int.Ci.

A61K 9/52 A61K 9/14 9/16 A61K 9/20 A61K A61K 9/48 A61K 31/275 A61K 31/357 A61K 31/496 A61K 45/00

A61P 1/08 A61P 43/00

(21)Application number : 2000-057380

(22)Date of filing:

02.03,2000

(71)Applicant : KYOWA HAKKO KOGYO CO LTD

(72)Inventor: OSHIMA ETSUO

MANABE HARUHIKO ISHIKAWA YASUHIRO **UENO YASUHIKO**

(30)Priority

Priority number: 11064100

Priority date: 10.03.1999

Priority country: JP

(54) ENTERIC PREPARATION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a more useful pharmaceutical composition capable of protecting the vomiting-inducing action of the PDE-inhibitor or medicament therein having such action by including a medicament having vomiting-inducing action. SOLUTION: This pharmaceutical composition as an enteric preparation contains a medicament having vomiting-inducing action; wherein the medicament is pref. a IV-type phosphodiesterase (PDE-IV) inhibitor which is pref. an oxygen- contg. heterocyclic compound of formula I [m is 0-4; R1 to R4 are each H, a (substituted) lower alkyl or the like; R5 is hydroxy or the like; R6 is H or a halogen; Y is a group of formula II (R9 is cyano or the like; R10 is H or the like; R11 is hydroxy or the like; R12 is H or the like) or the like] [e.g. (cis)-4cyano-4-(8-methoxy-1,4-benzodioxan-5-yl) cyclohexanecarboxylic acid]. The dose of this pharmaceutical composition is pref. 0.01 mg to 1 g/person, more pref. 0.05-100 mg/person, furthermore pref. 5-50 mg/person.

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号 特開2000-319166 (P2000-319166A)

(43)公開日 平成12年11月21日(2000.11.21)

					(10) #401		WITE-LITT	21 [2000, 11, 21)
(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	FI					テーマコード(参考)
A 6 1 K	9/52		A 6	1 K	9/52			4C076
	9/14				9/14			
	9/16				9/16			4 C 0 8 4
	9/20				9/20			4 C 0 8 6
	9/22							4 C 2 0 6
		審查請求	未請求	請求	9/22 項の数12	OL	(全 22 頁)	最終頁に続く
			T					ACCES OF THE CASE OF
(21)出職番号		特顧2000-57380(P2000-57380)	(71)	人關出	00000102	29		
(0.0) .1					協和醗酵	工業	朱式会社	
(22)出顧日		平成12年3月2日(2000.3.2)			東京都千代田区大手町1丁目6番1号			
			(72)	発明者				
(31)優先権主張番号		特願平 11-64100					長泉町下土狗	1188 協和醗酵
(32)優先日		平成11年3月10日(1999.3.10)					医薬総合研究	
(33)優先権主張国		日本 (JP)	(72)発明者					nyir 1
							長東町下土狩	1188 協和醗酵
							英総合研究	
			(72) 3	逆明者	石川康		스카(제) 더 제 기시	mrs
			(12/)	C21.11			長泉町下土狩	1100 John Sandhade
		i			上果体 以	云红色	養総合研究	MIN
								最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 腸溶製剤

(57)【要約】

【課題】 PDE-IV阻害剤をはじめとする嘔吐誘発 作用を有する薬物の嘔吐誘発作用を防御し、より有用な 医薬組成物を提供すること。

【解決手段】 嘔吐誘発作用を有する薬物を有効成分と する腸溶製剤を提供する。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 嘔吐誘発作用を有する薬物を有効成分と する腸溶製剤。

1

【請求項2】 嘔吐誘発作用を有する薬物がIV型ホス ホジエステラーゼ(PDE-IV) 阻害剤である請求項 1記載の腸溶製剤。

【請求項3】 徐放性である請求項1または2に記載の 腸溶製剤。

【請求項4】 錠剤、顆粒剤、散剤またはカプセル剤の 形態である請求項1~3のいずれかに記載の腸溶製剤。 【請求項5】 腸溶性基剤でコーティングを施された製 剤あるいは腸溶性基剤を用いたマトリックス製剤である 錠剤、顆粒剤または散剤を充填したカプセル剤の形態で ある請求項1~3のいずれかに記載の腸溶製剤。

【請求項6】 PDE-IV阻害剤が一般式(I) 【化1】

(I)

《式中、mは0~4の整数を表し、R¹、R²、R³およ びR¹は同一または異なって、水素、置換もしくは非置 換の低級アルキル、置換もしくは非置換のシクロアルキ ル、ポリシクロアルキル、置換もしくは非置換の低級ア ルコキシカルボニル、置換もしくは非置換の低級アルカ ノイル、置換もしくは非置換の低級アルカノイルオキ シ、シアノ、ヒドロキシ、置換もしくは非置換の低級ア ルコキシ、置換もしくは非置換の低級アルケニル、置換 もしくは非置換のシクロアルケニル、置換もしくは非置 換のアリール、置換もしくは非置換の芳香族複素環基ま たは置換もしくは非置換のアラルキルを表すか、R¹、 R^2 、 R^3 および R^4 の中で同一炭素原子上に存在する 2 つの基がその炭素原子と一緒になってスピロ飽和炭素環 を形成するか、R¹、R²、R³およびR⁴の中で隣接する 炭素原子上に存在する2つの基が該隣接する2つの炭素 原子と一緒になって飽和炭素環を形成するか、R¹、 R^{2} 、 R^{3} および R^{4} の中で隣接する炭素原子上に存在す る2つの基が一緒になって結合を表すか、一CONR R^{8} (式中、 R^{7} および R^{8} は同一または異なって、水 素、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは 非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換の低級ア ルカノイル、置換もしくは非置換のアリール、置換もし くは非置換の芳香族複素環基または置換もしくは非置換 のアラルキルを表すか、R⁷とR⁸が隣接する窒素原子と 50 一緒になって置換もしくは非置換の複素環基を形成す る)を表し、R³はヒドロキシまたは置換もしくは非置 換の低級アルコキシを表し、R⁶は水素またはハロゲン を表し、Yは式(II)

【化2】

 (Π)

〔式中、R³はシアノ、エチニルまたはカルバモイルを表 し、R¹⁰ は水素を表すか、R⁹とR¹⁰ が一緒になって結 合を表し、R"はヒドロキシ、ホルミル、置換もしくは 非置換の低級アルコキシ、置換もしくは非置換のテトラ ゾリル、-NR¹³ R¹⁴ (式中、R¹³ およびR¹¹ は同一ま 20 たは異なって、水素、置換もしくは非置換の低級アルキ ル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしく は非置換の低級アルカノイル、置換もしくは非置換のア リール、置換もしくは非置換の芳香族複素環基または置 換もしくは非置換のアラルキルを表すか、R¹³ とR¹¹ が 隣接する窒素原子と一緒になって置換もしくは非置換の 複素環基を形成する)、一COOR15 (式中、R15 は水 素または置換もしくは非置換の低級アルキルを表す)、 -CONR^{III} R^{II} (式中、R^{III} およびR^{II} は同一または 異なって、水素、置換もしくは非置換の低級アルキル、 置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非 置換の低級アルカノイル、置換もしくは非置換のアリー ル、置換もしくは非置換の芳香族複素環基または置換も しくは非置換のアラルキルを表すか、 R " と R " が隣接 する窒素原子と一緒になって置換もしくは非置換の複素 環基を形成する)または一CH2COOR®(式中、R ** は水素または置換もしくは非置換の低級アルキルを表 す)を表し、R¹¹ は水素または置換もしくは非置換の低 級アルコキシを表すか、R["] とR["] が一緒になって、一 OCH₂ (CH₂)。O-(式中、pは1~3の整数を表 す)、-CR¹⁹ R²⁰ O- (式中、R¹⁹ およびR²⁰ は同一 または異なって、水素またはシアノを表す)、= CHO R^{21} (式中、 R^{21} は置換もしくは非置換の低級アルキ ル、置換もしくは非置換の低級アルケニルまたは置換す。 しくは非置換のアラルキルを表す)、=CHCOOR²² (式中、R²² は水素または置換もしくは非置換の低級ア ルキルを表す)または=0を表す]、式(III) 【化3】

[式中、nは $0\sim4$ の整数を表し、XはC H_2 、N R^2 (式中、 R^2 は水素、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換の所置換をしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換のデきが複素環基または置換もしくは非置換のアラルキルを表す)またはOを表す〕、式(I V)

【化4】

(IV)

[式中、 $Z^1-Z^2-Z^3$ はO-N=CH、S-N=CH H、O-CH=CH、S-CH=CH、N=CH-S、N=CH-O、C (= O) -NH-NH、C (= O) -NH-NH (= O) (= = O) (= O) (= O) (= O) (= O) (= O) (= = O) (= O) (= O) (= O) (= O) (= O) (= = O) (= O

【請求項7】 PDE-IV阻害剤が (シス) -4- 40 アノー4- (8-メトキシー1, 4-ベンゾジオキサンー5-イル) シクロヘキサンカルボン酸またはその薬理学的に許容される塩である請求項2~5のいずれかに記載の腸溶製剤。

【請求項8】 PDE-IV阻害剤が一般式(V) 【化5】

(V)

(式中、 R^3 は低級アルキルを表し、 R^3 は水素または置換もしくは非置換の低級アルキルを表し、 R^3 、 R^3 、 R^3 および R^3 は同一または異なって水素または低級アルキルを表し、X は CH_2 またはC=0 を表し、Y は CH_2 またはNHを表す)で表されるベンゾフラン誘導体またはその薬理学的に許容される塩である請求項 $2\sim 5$ のいずれかに記載の腸溶製剤。

【請求項9】 PDE-IV阻害剤が4-(3,5-ジクロロピリジン-4-イルアミノカルボニル) -7-メトキシ-2-(4-メチルピペラジン-1-イルカルボニル) ベンゾフランまたはその薬理学的に許容される塩である請求項 $2\sim5$ のいずれかに記載の腸溶製剤。

【請求項10】 PDE-IV阻害剤が(シス)-4-シアノ-4-(3-シクロペンチルオキシ-4-メトキシフェニル)シクロヘキサンカルボン酸またはその薬理学的に許容される塩である請求項2~5のいずれかに記載の腸溶製剤。

【請求項11】 嘔吐誘発作用を有する薬物の嘔吐誘発作用を抑制した請求項1記載の腸溶製剤。

【請求項12】 嘔吐誘発作用を有する薬物がPDE-IV阻害剤である請求項11記載の腸溶製剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、PDE-IV阻害 剤をはじめとする嘔吐誘発作用を有する薬物を有効成分 とする腸溶製剤に関する。

[0002]

【従来の技術】PDE-IV阻害剤は、気管支拡張作用、炎症性細胞活性化阻害作用、サイトカイン産生抑制作用などを有することが知られている[C. Burnouf, M. -P. Pruniaux, and C. M. Szilagyi, Annual Report in Medicinal Chemistry, ed. Doherty, 33, 91-109 (1998), Academic Press]。従って、PDE-IV阻害剤は、喘息、閉塞性肺疾患、慢性気管支炎、リウマチ、多発性硬化症、アトピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、腎炎などの多くの呼吸器系、炎症性あるいは自己免疫疾患

の治療薬として期待されている。しかしながら、PDE - I V阻害剤は、一般に嘔吐誘発作用を伴い、患者の服 用を困難にするかあるいは投与量の制限を必要とするこ とが知られている[Nature Medicine, 1, 211-214 and 244-248 (1995)].

【0003】PDE-IV阻害剤の嘔吐誘発の機序とし ては、消化管に対する直接的な作用、嘔吐中枢を介した 作用などの関与が提案されているが、未だにその実態は 解明されておらず、具体的な解決法は見い出されていな ことが報告されている[theJournal of Pharmacology an d Experimental Therapeutics, 287, 705-711(1998)] が、胃酸分泌と嘔吐誘発の因果関係は明らかにされてい ない。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、製剤 的な工夫により、上記のPDE-IV阻害剤あるいはW吐誘発作用を有する薬物の嘔吐誘発作用を防御し、より 有用な医薬組成物を提供することである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明は、PDE-IV 阻害剤をはじめとする嘔吐誘発作用を有する薬物を有効 成分とする腸溶製剤に関する。該腸溶製剤により、薬剤 の胃粘膜への直接的な刺激を除去することができる。ま た、必要に応じ、急激な血中濃度の上昇を抑制すること を目的として、該腸溶製剤を徐放性製剤とすることもで きる。また、本発明により、嘔吐誘発作用を有する薬物 の嘔吐誘発作用を抑制した嘔吐誘発作用を有する薬物を 有効成分とする腸溶製剤が提供される。

[0006]

【発明の実施の形態】嘔吐誘発作用を有する薬物の一例 としては、PDE-IV阻害剤をあげることができる。 【0007】本発明に係わるPDE-IV阻害剤は、細 胞内セカンドメッセンジャーであるサイクリック AMP (cAMP) の分解酵素 PDE-IVを選択的あるいは 非選択的に阻害し、結果として細胞内cAMP濃度を上 昇させる薬物をいう。具体的には、JP147585/98, W098/ 22455, W098/22452, W098/50367, W098/45268, W098/35 683, JP158267/98, W098/32734, W098/31674, W098/282 76, EP0848000, W098/22453, W098/22464, W098/22460, 40 W098/23620, W098/20007, W098/18796, W098/21290, W 098/21207, JP072415/98, EP0832886, EP0831090, W098 /13348, W098/14448, W098/14432, EP0834508, W098/08 828, W098/08830, W098/08844, W098/08841, W098/0996 1, US5710160, US5710170, US5703098, EP0819688, EP0 819689, W098/02440, W097/46561, W097/47604, W097/48 697, W097/49702, EP0816357, W097/44036, W097/4432 2, W097/44337, W097/43288, W097/42174, W097/36905, W097/34893, W097/30999, W097/31000, JP169665/97,

308366, W097/23460, W097/23461, W097/22586, W097/22585, W097/04775, W097/04779, W097/05105, W097/039 45, W097/03967, EP0748805, W096/39408, W096/40636, W096/38150, W096/36624, W096/36626, W096/36625, W 096/36611, W096/36596, W096/36595, W096/36638, EPO 738715, EP0736532, W096/31476, W096/31485, W096/31 3, W096/20163, W096/20161, W096/20157, W096/20159, $\verb|W096/19977, W096/19979, W096/19983, W096/19986, W| \\$ い。PDE-IV阻害剤が、胃酸の分泌に影響を与える 10 096/19990, W096/19992, W096/20175, W096/19994, W09 6/20156, W096/20174, W096/20162, W096/20158, W096/ 20160, W096/19978, W096/19980, W096/19985, W096/19 988, W096/19993, W096/19995, EP0731099, EP0723962, EP0706795, W096/11690, W096/11917, W096/06843, W0 96/03399, US5475003, W096/00218, W096/00215, W095/ 35285, W095/35284, W095/35283, W095/35281, W095/28 926, W095/27692, W095/24381, W095/22520, W095/2057 8, W095/17399, W095/17392, W095/14681, W095/14680, W095/14667, W095/09837, W095/09836, W095/09627, W 095/09624, W095/09623, W095/08534, W095/04046, W09 5/04045, W095/03794, W095/01338, W095/00516, W095/ 00139, US5461056, EP0685479, EP0685475, EP0685474, EP0671389, W093/25517, W094/25437, EP0623607, W09 4/20446, W094/20455, W094/14800, W094/14742, W094/12461, W094/10118, W094/02465, W093/19751, W093/19 750, W093/19749, W093/19748, W093/19747, W093/1802 4, W093/15048, W093/07141, JP117239/93, W092/1959 4, EP0497564などに開示された化合物が例示される。

【0008】また、PDE-IV阻害剤としては、一般 30 式(1)

[0009] 【化6】

(I)

【0010】 {式中、mは0~4の整数を表し、R'、 R^{2} 、 R^{3} および R^{2} は同一または異なって、水素、置換 もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の シクロアルキル、ポリシクロアルキル、置換もしくは非 置換の低級アルコキシカルボニル、置換もしくは非置換 の低級アルカノイル、置換もしくは非置換の低級アルカ ノイルオキシ、シアノ、ヒドロキシ、置換もしくは非置 US5646158, W097/20833, W097/24117, W097/24355, GB2 50 換の低級アルコキシ、置換もしくは非置換の低級アルケ

ニル、置換もしくは非置換のシクロアルケニル、置換も しくは非置換のアリール、置換もしくは非置換の芳香族 複素環基または置換もしくは非置換のアラルキルを表す か、R¹、R²、R³およびR⁴の中で同一炭素原子上に存 在する2つの基がその炭素原子と一緒になってスピロ飽 和炭素環を形成するか、 R^1 、 R^2 、 R^3 および R^4 の中で 隣接する炭素原子上に存在する2つの基が該隣接する2 つの炭素原子と一緒になって飽和炭素環を形成するか、 R[']、R[']、R[']およびR[']の中で隣接する炭素原子上に存 在する2つの基が一緒になって結合を表すか、-CON $R^{'}R^{''}$ (式中、 $R^{''}$ および $R^{''}$ は同一または異なって、水 素、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは 非置換のシクロアルキル、置換もしくは非置換の低級ア ルカノイル、置換もしくは非置換のアリール、置換もし くは非置換の芳香族複素環基または置換もしくは非置換 のアラルキルを表すか、 R^{7} と R^{8} が隣接する窒素原子と 一緒になって置換もしくは非置換の複素環基を形成す る)を表し、R³はヒドロキシまたは置換もしくは非置 換の低級アルコキシを表し、R⁶ は水素またはハロゲン を表し、Yは式(II)

【0011】 【化7】

(II)

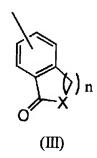
【0012】[式中、R[®]はシアノ、エチニルまたはカル バモイルを表し、R¹⁰ は水素を表すか、R⁹とR¹⁰ が一 緒になって結合を表し、R"はヒドロキシ、ホルミル、 置換もしくは非置換の低級アルコキシ、置換もしくは非 置換のテトラゾリル、-NR¹³R¹¹ (式中、R¹³ および R^{1} は同一または異なって、水素、置換もしくは非置換 の低級アルキル、置換もしくは非置換のシクロアルキ ル、置換もしくは非置換の低級アルカノイル、置換もし くは非置換のアリール、置換もしくは非置換の芳香族複 40 素環基または置換もしくは非置換のアラルキルを表す か、R¹³とR¹¹が隣接する窒素原子と一緒になって置換 もしくは非置換の複素環基を形成する)、-COOR¹⁵ (式中、R"は水素または置換もしくは非置換の低級ア ルキルを表す)、一CONR^{IB} R^{I7} (式中、R^{IB} および R"は同一または異なって、水素、置換もしくは非置換 の低級アルキル、置換もしくは非置換のシクロアルキ ル、置換もしくは非置換の低級アルカノイル、置換もし くは非置換のアリール、置換もしくは非置換の芳香族複 素環基または置換もしくは非置換のアラルキルを表す

か、 R^{16} と R^{17} が隣接する窒素原子と一緒になって置換もしくは非置換の複素環基を形成する)または $-CH_2$ $COOR^{18}$ (式中、 R^{18} は水素または置換もしくは非置換の低級アルキルを表す)を表し、 R^{19} は水素または置換もしくは非置換の低級アルコキシを表すか、 R^{19} と R^{19} が一緒になって、 $-OCH_2$ (CH_2)。O- (式中、 R^{19} および R^{20} は同一または異なって、水素またはシアノを表す)、 $-CR^{19}$ R O- (式中、 R^{19} および R^{20} は同一または異なって、水素またはシアノを表す)、 $-CHOR^{21}$ (式中、 R^{21} は置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルナルを表す)、 $-CHCOOR^{22}$ (式中、 R^{21} は水素または置換もしくは非置換の低級アルキルを表す)、 $-CHCOOR^{22}$ (式中、 $-CHCOOR^{21}$ (式中、 $-CHCOOR^{22}$ (式中、 $-CHCOOR^{21}$ (式中、 $-CHCOOR^{22}$ (式中、 $-CHCOOR^{21}$) または $-CHCOOR^{21}$ は はかな ないまたは $-CHCOOR^{21}$ はかな ないまたな ない

[0013]

【化8】

20



【0014】 [式中、nは $0\sim4$ の整数を表し、XはC H_2 、N R^3 (式中、 R^3 は水素、置換もしくは非置換の低級アルキル、置換もしくは非置換の低級アルカノイル、置換もしくは非置換の低級アルカノイル、置換もしくは非置換のアリール、置換もしくは非置換のアラルキルを表す)またはO を表す]、式(IV)

【0015】 【化9】

Z¹-7²

(IV)

【0016】 [式中、 $Z^{1}-Z^{2}-Z^{3}$ はO-N=CH、S-N=CH、O-CH=CH、S-CH=CH、N=CH-S、N=CH-O、C (=O) -NH-NH、C (=O) -N=N、C (=O) $-CH_{2}-C$ (=O) 、C (=O) $-NR^{4}-C$ (=O) (式中、 R^{3} は水素、置換もしくは非置換の低級アルキルまたは置換もしくは非置換のアラルキルを表す)または $CH_{2}-NR^{5}-C$ (=O) に

O)(式中、 $R^{^{\dag}}$ は水素、置換もしくは非置換の低級ア ルキルまたは置換もしくは非置換のアリールを表す)を 表す]、2,1,3 -ベンゾチアジアゾリルまたは2,13ーベンゾフラザニルを表す で表される含酸素複素環 化合物[以下、一般式(I)で表される化合物を化合物 (I) という。他の式番号の化合物についても同様であ る] またはその薬理学的に許容される塩、一般式 (V) [0017]

【化10】

(V)

【0018】 (式中、R⁴ は低級アルキルを表し、R²⁵ は水素または置換もしくは非置換の低級アルキルを表 し、 $R^{^{25}}$ 、 $R^{^{27}}$ 、 $R^{^{28}}$ および $R^{^{\prime\prime\prime}}$ は同一または異なって 水素または低級アルキルを表し、X'はCH2またはC =Oを表し、Y'はCH₂またはNHを表す)で表され るベンゾフラン誘導体またはその薬理学的に許容される 塩、などもあげられる。

【0019】より具体的には、4-(3,5-ジクロロ ピリジンー4ーイルアミノカルボニル) -7-メトキシ -2-(4-メチルピペラジン-1-イルカルボニル) ベンゾフラン(化合物1)またはその薬理学的に許容さ れる塩、(シス) - 4 - シアノ - 4 - (3 - シクロペン チルオキシー4ーメトキシフェニル)シクロヘキサンカ ルボン酸(化合物2)またはその薬理学的に許容される 塩、(シス)-4-シアノ-4-(8-メトキシ-1,4-ベンゾジオキサン-5-イル)シクロヘキサンカル ボン酸(化合物3)またはその薬理学的に許容される塩 40 などが例示される。なお、化合物 1 はW099/16768に記載 の既知化合物(参考例参照)であり、化合物2はJourna l of Medicinal Chemistry, 41, 821-835 (1998)および W093/19749に記載の既知化合物であり、化合物3は参考 例記載の方法により得ることができる。

【0020】一般式(I)および一般式(V)の各基の 定義において、低級アルキル、および低級アルコキシ、 低級アルカノイル、低級アルカノイルオキシ、低級アル コキシカルボニルの低級アルキル部分は、直鎖または分

ル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、sec--ブチ ル、tert-ブチル、ペンチル、ヘキシル、ヘプチ ル、オクチルなどを包含し、シクロアルキルは、炭素数 3~10の、例えばシクロプロピル、シクロブチル、シ クロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘプチル、シク ロオクチル、シクロノニル、シクロデシルなどを、ポリ シクロアルキルは、炭素数5~12の、例えばビシクロ [3.2.1]オクチル、ビシクロ[4.3.2]ウンデシル、アダマ ンチル、ノルアダマンチルなどを包含する。低級アルケ 10 ニルは、直鎖または分岐状の炭素数2~8の、例えばビ ニル、1ープロペニル、アリル、メタクリル、1ーブテ ニル、クロチル、ペンテニル、イソプレニル、ヘキセニ ル、ヘプテニル、オクテニルなどを、シクロアルケニル は、炭素数4~10の、例えばシクロブテニル、シクロ ペンテニル、シクロヘキセニル、シクロヘプテニル、シ クロオクテニル、シクロノネニル、シクロデセニルなど を包含する。アリールは、例えばフェニル、ナフチルな どを包含し、アラルキルは、炭素数7~15の、例えば ベンジル、フェネチル、ベンズヒドリル、ナフチルメチ 20 ルなどを包含する。

【0021】芳香族複素環基としては、例えば酸素数1 ~2の5員または6員の単環性芳香族複素環基、硫黄数 1~2の5員または6員の単環性芳香族複素環基、窒素 数1~4の5員または6員の単環性芳香族複素環基、5 員と6員とからなる縮合2環性芳香族複素環基、6員と 6員とからなる縮合2環性芳香族複素環基などがあげら れ、具体的には、フリル、チエニル、ピリジル、ピラジ ニル、ピリミジニル、ピリダジニル、キノリル、イソキ ノリル、フタラジニル、キナゾリニル、キノキサリニ 30 ル、ナフチリジニル、ピロリル、ピラゾリル、イミダゾ リル、トリアゾリル、テトラゾリル、チアゾリル、オキ サゾリル、インドリル、インダゾリル、ベンズイミダゾ リル、ベンゾトリアゾリル、プリニルなどが包含され る。

【0022】隣接する窒素原子と一緒になって形成され る複素環基としては、例えば5員、6員、7員の単環性 複素環基、6員と6員とからなる縮合複素環基などがあ げられ、具体的には、ピロリジニル、ピペリジノ、ピペ ラジニル、モルホリノ、チオモルホリノ、ホモピペリジ ノ、ホモピペラジニル、テトラヒドロピリジル、テトラ ヒドロキノリル、テトラヒドロイソキノリルなどが包含 される。

【0023】同一炭素原子上に存在する2つの基がその 炭素原子と一緒になって形成するスピロ飽和炭素環およ び隣接する炭素原子上に存在する2つの基が該隣接する 2つの炭素原子と一緒になって形成する飽和炭素環は、 炭素数3~10の、例えばシクロプロパン、シクロブタ ン、シクロペンタン、シクロヘキサン、シクロヘプタ ン、シクロオクタン、シクロノナン、シクロデカンなど 岐状の炭素数 $1 \sim 8$ の、例えばメチル、エチル、プロピ 50 を包含する。ハロゲンは、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素

の各原子を包含する。

【0024】置換低級アルキル、置換低級アルコキシ、 置換低級アルコキシカルボニル、置換低級アルカノイ ル、置換低級アルカノイルオキシ、置換低級アルケニ ル、置換シクロアルキルおよび置換シクロアルケニルに おける置換基としては、同一または異なって、置換数1 ~3の、例えば低級アルキル、低級アルケニル、シア ノ、シクロアルキル、シクロアルケニル、ヒドロキシ、 低級アルコキシ、カルボキシ、ハロゲンなどが包含さ れ、低級アルキル、低級アルケニル、シクロアルキル、 シクロアルケニル、低級アルコキシおよびハロゲンは、 それぞれ前記と同義である。

【0025】置換アリール、置換テトラゾリル、置換芳 香族複素環基、隣接する窒素原子と一緒になって形成さ れる置換複素環基および置換アラルキルにおける置換基 としては、同一または異なって、置換数 $1\sim3$ の、例え ば置換もしくは非置換の低級アルキル、ヒドロキシ、低 級アルコキシ、低級アルカノイル、低級アルコキシカル ボニル、カルボキシ、カルバモイル、トリフルオロメチ ル、アミノ、モノまたはジ低級アルキル置換アミノ、シ 20 製造することができる。 アノ、ニトロ、ハロゲンなどが包含される。低級アルキ ルおよび低級アルコキシ、低級アルカノイル、低級アル コキシカルボニル、モノまたはジ低級アルキル置換アミ ノの低級アルキル部分、ハロゲンはそれぞれ前記と同義*

(A)

【0029】 (式中、m、R¹、R²、R³、R¹、R゚お よびR⁶は、それぞれ前記と同義である)

原料化合物(A)は、公知の方法[Khimiya Geterotsikl icheskikh Soedinenii, <u>12</u>, 1614 (1982)]あるいはそれ に準じて得ることができる。化合物 (VI) は、化合物 (A) を直接対応するハロゲン化メチル体に変換した 後、または化合物(A)を還元して得られるヒドロキシ メチル体を対応するハロゲン体もしくはスルホネート体 に変換した後、シアン化金属と反応させることにより得

ることができる。

【0030】対応するハロゲン体は、化合物(A)を、 不活性溶媒中、1当量から大過剰のハロゲン化トリアル キルシランもしくはハロゲン化トリアリールシラン、ま たは1当量から大過剰のハロゲン化塩および1当量から 大過剰のトリメチルシリルクロリドと、−50℃~用い た溶媒の沸点間の温度で5分間~5時間反応させた後、 1当量から大過剰の還元剤で、−50℃~用いた溶媒の 沸点間の温度で5分間~48時間処理することにより得 ることができる。また、対応するハロゲン体は、化合物 (A)を、不活性溶媒中、1当量から大過剰の還元剤

* であり、置換低級アルキルにおける置換基は前記と同義 である。

【0026】化合物(I)、化合物(V)などの薬理学 的に許容される塩は、薬理学的に許容される酸付加塩、 金属塩、アンモニウム塩、有機アミン付加塩などを包含 する。化合物(I)、化合物(V)などの薬理学的に許 容される酸付加塩としては、塩酸塩、硫酸塩、硝酸塩、 リン酸塩などの無機酸塩、酢酸塩、マレイン酸塩、フマ ル酸塩、クエン酸塩などの有機酸塩があげられ、薬理学 的に許容される金属塩としては、ナトリウム塩、カリウ ム塩などのアルカリ金属塩、マグネシウム塩、カルシウ ム塩などのアルカリ土類金属塩、アルミニウム塩、亜鉛 塩などがあげられ、薬理学的に許容されるアンモニウム 塩としては、アンモニウム、テトラメチルアンモニウム などの塩があげられ、薬理学的に許容される有機アミン 付加塩としては、モルホリン、ピペリジンなどの付加塩 があげられる。

【0027】次に、化合物(I)の製造法について説明 する。製造法:化合物(Ⅰ)は、以下に示す製法により

工程1

[0028]

【化11】

で、−50℃〜用いた溶媒の沸点間の温度で5分間〜4 8時間処理することにより対応するヒドロキシメチル体 とし、得られたヒドロキシメチル体を、不活性溶媒中、 1 当量から大過剰のハロゲン化剤と、-30℃~用いた 溶媒の沸点間の温度で5分間~120時間反応させるこ とにより得ることもできる。

【0031】対応するスルホネート体は、上記で得られ たヒドロキシメチル体を、不活性溶媒中、1当量から大 過剰の塩基存在下、1当量から大過剰のアルキルスルホ 40 ニルクロリドもしくはアリールスルホニルクロリドと、 -30℃~用いた溶媒の沸点間の温度で5分間~120 時間反応させることにより得ることができる。

【0032】化合物(VI)は、得られたハロゲン体も しくはスルホネート体を、不活性溶媒中、1当量から大 過剰のシアン化金属と、−30℃~用いた溶媒の沸点間 の温度で5分間~120時間反応させることにより得る ことができる。

【0033】ハロゲン化トリアルキルシランもしくはハ ロゲン化トリアリールシランとしては、トリメチルシリ 50 ルクロリド、トリメチルシリルブロミド、トリメチルシ

リルヨージド、トリエチルシリルクロリド、ジメチルエ チルシリルクロリド、トリフェニルシリルクロリドなど が例示される。ハロゲン化塩としては、臭化リチウム、 臭化ナトリウム、臭化カリウム、塩化リチウム、塩化ナ トリウム、塩化カリウム、ヨウ化リチウム、ヨウ化ナト リウム、ヨウ化カリウムなどが例示される。

【0034】還元剤としては、1,1,3,3-テトラ メチルジシロキサン、トリエチルシラン、水素化ホウ素 ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウム、トリアセ トキシボロハイドライド、水素化アルミニウムリチウム 10 などが例示される。ハロゲン化剤としては、塩酸、臭化 水素、ヨウ化水素、塩化チオニル、オキシ塩化リン、三 臭化リンなどが例示される。塩基としては、トリエチル アミン、ジイソプロピルエチルアミン、1,8-ジアザ ビシクロ [5.4.0] -7-ウンデセン (以後、DB Uと略記する)、炭酸カリウム、水素化ナトリウムなど が例示される。

*【0035】アルキルスルホニルクロリドもしくはアリ ールスルホニルクロリドとしては、メタンスルホニルク ロリド、pートルエンスルホニルクロリド、ベンゼンス ルホニルクロリドなどが例示される。シアン化金属とし ては、シアン化ナトリウム、シアン化カリウム、シアン 化銅などが例示される。

14

【0036】不活性溶媒としては、テトラヒドロフラン (以後、THFと略記する)、ジオキサン、1, 2-ジ メトキシエタン、ジエチルエーテル、アセトニトリル、 ジメチルホルムアミド(以後、DMFと略記する)、ジ メチルスルホキシド(以後、DMSOと略記する)、メ タノール、エタノール、プロパノール、ジクロロメタ ン、クロロホルム、ベンゼン、トルエン、ピリジン、酢 酸エチルなどが例示される。

工程2

[0037]

【化12】

【0038】 (式中、m、R¹、R²、R³、R¹、R⁵お よび R ⁶ は、それぞれ前記と同義であり、 R ³⁰ は、前記 と同義の低級アルキルを表す)

化合物(VIII)は、化合物(VI)を、不活性溶媒 中、触媒量から大過剰の塩基存在下、化合物(VII) と、0℃~用いた溶媒の沸点間の温度で5分間~48時 間反応させることにより得ることができる。

【0039】塩基としては、ベンジルトリメチルアンモ ニウムヒドロキシド (トリトン-B)、水酸化ナトリウ ム、水酸化カリウム、水素化ナトリウム、水素化カリウ ム、ナトリウムメトキシド、リチウムジイソプロピルア ミド(以後、LDAと略記する)、ピリジン、カリウム※40

※tertーブトキシド、DBU、トルエチルアミン、ジ 30 イソプロピルエチルアミンなどが例示される。

【0040】不活性溶媒としては、THF、ジオキサ ン、ジエチルエーテル、メタノール、エタノール、プロ パノール、2ープロパノール、ブタノール、tert-ブチルアルコール、ピリジン、アセトニトリル、DM F、DMSO、1, 2-ジメトキシエタン、ジエチレン グリコールメチルエーテル、ジクロロメタン、クロロホ ルム、ベンゼン、トルエンなどが例示される。 工程3

[0041]

【化13】

【0042】(式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、 R⁵およびR³⁰は、それぞれ前記と同義である) 化合物(IX)は、化合物(VIII)を、不活性溶媒 中、1当量から大過剰の塩基存在下、0℃~用いた溶媒 の沸点間の温度で5分間~48時間処理することにより 得ることができる。

【0043】塩基としては、水素化ナトリウム、水素化 カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリ ウムメトキシド、ナトリウムエトキシド、LDA、ピリ ジン、カリウムtertーブトキシド、DBU、トルエ 10 チルアミン、ジイソプロピルエチルアミンなどが例示さ*

*れる。

【0044】不活性溶媒としては、THF、ジオキサ ン、ピリジン、ジエチルエーテル、メタノール、エタノ ール、プロパノール、2ープロパノール、ブタノール、 tertーブチルアルコール、アセトニトリル、DM F、DMSO、1, 2ージメトキシエタン、ジエチレン グリコールメチルエーテル、ジクロロメタン、クロロホ ルム、ベンゼン、トルエンなどが例示される。 工程4

[0045]

【化14】

【0046】(式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、 R⁶およびR³⁰は、それぞれ前記と同義である) 化合物(Ia)は、化合物(IX)を、不活性溶媒中、 1 当量から大過剰の水存在下、60℃~用いた溶媒の沸 点間の温度で5分間~120時間処理することにより得 ることができる。なお、必要に応じ、触媒量から過剰量 の塩化ナトリウム、塩化リチウム、ヨウ化ナトリウム、 ヨウ化リチウム、シアン化ナトリウムなどの塩類を添加 してもよい。

※【0047】不活性溶媒としては、ジオキサン、トルエ ン、DMF、DMSO、tertーブチルアルコール、 アセトニトリル、1,2ージメトキシエタン、ジエチレ ングリコールメチルエーテル、エチレングリコール、ト リエチレングリコール、水などが例示される。 工程5

[0048]

【化15】

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ O \nearrow R^{3} \\ \nearrow R^{4} \\ O \\ O \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ O \\ O \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ O \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ O \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \longrightarrow C \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \longrightarrow C \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \longrightarrow C \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \longrightarrow C \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \longrightarrow C \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \longrightarrow C \\ \end{array}$$

$$\begin{array}{c} R^{6} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \nearrow R^{4} \\ \longrightarrow C \\ \end{array}$$

【0049】(式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵お よびR[®]は、それぞれ前記と同義である) 化合物(X)は、2-トリメチルシリル-1,3-ジチ アンを、不活性溶媒中、−100℃~0℃の間の温度 で、塩基で処理した後、化合物(Ia)と、-100℃ ~30℃の間の温度で1分間~12時間反応させること

【0050】塩基としては、水素化ナトリウム、水素化 カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリ ウムメトキシド、ブチルリチウム、LDA、リチウムビ ストリメチルシリルアミド、ナトリウムビストリメチル 50

により得ることができる。

40 シリルアミド、カリウムビストリメチルシリルアミド、 カリウムtertーブトキシド、DBU、トリエチルア ミン、ジイソプロピルエチルアミン、エチルマグネシウ ムブロミドなどが例示される。

【0051】不活性溶媒としては、THF、ジオキサ ン、ジエチルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、ジ イソプロピルエーテルなどが例示される。

工程6

[0052]

【化16】

17
$$R^{6}$$
 R^{7}
 R

【0053】 (式中、m、Rⁱ、Rⁱ、Rⁱ、Rⁱ、Rⁱ およびRⁱは、それぞれ前記と同義であり、Rⁱは、前記と同義の低級アルキルを表す)

化合物(I b)は、化合物(X)を、低級アルコールを含有する溶媒中(該低級アルコールは、反応で生成するカルボキシル基をエステル化する試薬としても作用する)、1 当量から過剰量の2 価の水銀塩および酸存在下、0 \mathbb{C} \mathbb{C} 一川いた溶媒の沸点間の温度で5 分間 \mathbb{C} \mathbb{C} 8 時間処理することにより得ることができる。

【0054】2価の水銀塩としては、塩化水銀(HgCl₁)、酢酸水銀[Hg(OCOCH₃)₂]などが例示される。酸としては、過塩素酸、硫酸、塩酸、トリフルオロ酢酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン*

*酸、三フッ化ホウ素などが例示される。

【0055】低級アルコールを含有する溶媒としては、低級アルコール(メタノール、エタノール、プロパノール、2ープロパノール、ブタノール、2ーメチルー1ープロパノール、2ーブタノール、tertーブチルアルコール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノールなど)の単独溶媒、ジオキサン/低級アルコール(該低級アルコールは前記と同様である)の混合溶媒、THF/低級アルコール(該低級アルコールは前記と同様である)の混合溶媒、THF/低級アルコール(該低級アルコールは前記と同様である)の混合溶媒などが例示される。

工程7

[0056]

【0057】(式中、m、R 1 、R 2 、R 3 、R 4 、R 5 、R 5 およびR 3 は、それぞれ前記と同義である) 化合物(I c)は、化合物(I b)を、不活性溶媒中、アルカリ水溶液で、0 $^{\circ}$ 0~用いた溶媒の沸点間の温度で 5分間~4 8 時間処理することにより得ることができる。

【0058】アルカリ水溶液としては、水酸化ナトリウ 40 ム、水酸化カリウム、水酸化リチウムなどの水溶液が例※

※示され、不活性溶媒としては、エタノール、ジオキサン、メタノール、THF、エタノール/THFの混合溶媒、メタノール/THFの混合溶媒、DMSOなどが例示される。

工程8

[0059]

【化18】

【0060】(式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵お よび R ⁶ は、それぞれ前記と同義である)

化合物 (Id) は、1 当量から過剰量のメトキシメチル トリフェニルホスホニウムクロライドを、不活性溶媒 中、-100℃~用いた溶媒の沸点間の温度で、1当量 から過剰量の塩基で処理した後、化合物(Ia)と、-100℃~用いた溶媒の沸点間の温度で5分間~12時 間反応させることにより得ることができる。

【0061】塩基としては、水素化ナトリウム、水素化 カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリ 10 ウムメトキシド、ブチルリチウム、LDA、リチウムビ*

* ストリメチルシリルアミド、ナトリウムビストリメチル シリルアミド、カリウムビストリメチルシリルアミド、 カリウムtertーブトキシド、DBU、ナトリウムア ミド、ナトリウムエトキシドなどが例示される。不活性 溶媒としては、THF、ジオキサン、ジエチルエーテ ル、1,2-ジメトキシエタン、DMF、ジイソプロピ ルエーテルなどが例示される。

工程9

[0062]

【化19】

【0063】 (式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵お よび R⁶ は、それぞれ前記と同義である)

化合物(Ie)は、化合物(Id)を、無溶媒または不 活性溶媒中、触媒量から過剰量の酸で、0℃~用いた溶 媒の沸点間の温度で5分間~48時間処理することによ り得ることができる。

【0064】酸としては、塩酸、硫酸、酢酸、トリフル オロ酢酸、pートルエンスルホン酸、メタンスルホン ※ ※酸、10ーカンファースルホン酸、三フッ化ホウ素、塩 化アルミニウムなどが例示される。不活性溶媒として は、THF、アセトン、アセトニトリル、メタノール、 エタノール、ジオキサン、これら不活性溶媒と水との混 合溶媒などが例示される。

工程10

[0065]

【化20】

【0066】 (式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵お よび R⁵ は、それぞれ前記と同義である)

化合物(If)は、化合物(Ia)を、不活性溶媒中、 1 当量から大過剰の塩基存在下、1 当量から大過剰のト リメチルスルホキソニウムヨージドまたはトリメチルス ルホニウムヨージドと、−30℃~用いた溶媒の沸点間 の温度で5分間~48時間反応させることにより得るこ とができる。

【0067】塩基としては、水素化ナトリウム、水素化 カリウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ナトリ ウムメトキシド、ブチルリチウム、LDA、リチウムビ

ストリメチルシリルアミド、ナトリウムビストリメチル シリルアミド、カリウムビストリメチルシリルアミド、 カリウムtertーブトキシド、DBU、ナトリウムア ミド、ナトリウムエトキシドなどが例示される。不活性 溶媒としては、THF、ジオキサン、ジエチルエーテ ル、1,2ージメトキシエタン、DMF、ジイソプロピ ルエーテルなどが例示される。

工程11

[0068]

【化21】

【0069】 (式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵お よび R⁶ は、それぞれ前記と同義である)

化合物(Ie)は、化合物(If)を、無溶媒または不 活性溶媒中、1当量から過剰量の酸で、0℃~用いた溶 媒の沸点間の温度で5分間~48時間処理することによ り得ることもできる。

【0070】酸としては、塩酸、硫酸、臭化水素、塩化 マグネシウム、臭化マグネシウム、臭化リチウム、トリ フルオロ酢酸、過塩素酸リチウム、pートルエンスルホ*

10*ン酸、メタンスルホン酸、10-カンファースルホン 酸、三フッ化ホウ素、塩化アルミニウム、シリカゲルな どが例示される。不活性溶媒としては、THF、アセト ン、アセトニトリル、メタノール、エタノール、ジオキ サンなどが例示される。

工程12

[0071]

【化22】

【0072】(式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R゚お よび R⁶ は、それぞれ前記と同義である)

化合物(Іс)は、化合物(Іе)を、不活性溶媒中、 1当量から過剰量の酸化剤で、0℃~用いた溶媒の沸点 間の温度で5分間~48時間処理することにより得るこ ともできる。

【0073】酸化剤としては、亜塩素酸、過マンガン酸 カリウム、過酸化水素水などが例示される。酸化剤とし て亜塩素酸を用いる場合には、必要に応じ、1当量から※ ※過剰量の2-メチル-2-ブテン、スルファミン酸、D MSO、過酸化水素水などを添加してもよく、さらに1 当量から過剰量のリン酸二水素ナトリウムを添加しても よい。不活性溶媒としては、tertーブチルアルコー ル、酢酸、DMSO、アセトン、アセトニトリルなどが 例示される。

工程13

[0074]

【化23】

【0075】 (式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵お よびR[®]は、それぞれ前記と同義である)

化合物(Ig)は、化合物(Ia)を、不活性溶媒中、 1 当量から大過剰の塩基存在下、1 当量から大過剰のク

の温度で5分間~48時間反応させることにより得るこ とができる。必要に応じ、触媒量から過剰量のベンジル トリエチルアンモニウムクロリド、ベンジルトリエチル アンモニウムブロミド、ベンジルトリメチルアンモニウ ロロアセトニトリルと、-10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 川いた溶媒の沸点間 50 ムクロリド、ベンジルトリメチルアンモニウムブロミ

ド、テトラブチルアンモニウムクロリド、テトラブチルアンモニウムブロミド、テトラエチルアンモニウムクロリド、トリエチルメチルアンモニウムブロミドなどの塩類を添加してもよい。

【0076】塩基としては、炭酸カリウム、炭酸ナトリウム、水素化ナトリウム、水素化カリウム、水酸化リチウム、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、水酸化カルシウム、ナトリウムメトキシド、ブチルリチウム、カリウム tertーブトキシド、DBU、ナトリウムエトキ*

*シドなどが例示される。不活性溶媒としては、メタノール、エタノール、プロパノール、2 ープロパノール、t ertーブチルアルコール、酢酸エチル、トルエン、T HF、1, 2 ージメトキシエタン、DMF、DMSO、ジイソプロピルエーテルなどが例示される。

工程14

[0077]

【化24】

【0078】 (式中、m、R 1 、R 2 、R 3 、R 4 、R 5 および R 6 は、それぞれ前記と同義である)

化合物(Ic)は、化合物(Ig)を、無溶媒または不活性溶媒中、1当量から過剰量の水存在下、1当量から過剰量の臭化マグネシウムもしくは臭化リチウムで、0C~用いた溶媒の沸点間の温度で5分間~48時間処理することにより得ることもできる。不活性溶媒として **

※は、THF、DMF、アセトン、アセトニトリル、メタ 20 ノール、エタノール、ジオキサン、DMF/アセトニトリルの混合溶媒などが例示される。

工程15

[0079]

【化25】

【0080】(式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵、R⁶、R⁸、R¹ およびR¹² は、それぞれ前記と同義であり、L¹は、塩素、臭素またはヨウ素を表す)

原料化合物 (XI) は、公知の方法 (W098/22455) あるいはそれに準じて得ることができる。化合物 (XII) としては、市販の化合物を用いることができる。

【0081】化合物(XIII)は、化合物(XI)を、不活性溶媒中、-100℃~室温の間の温度で5分間~10時間、1当量から過剰量の塩基で処理した後、1当量から過剰量の化合物(XII)と、-100℃~室温の間の温度で5分間~30時間反応させることにより得ることができる。なお、必要に応じ、テトラメチル

エチレンジアミン、塩化セリウムなどを添加してもよい。

【0082】塩基としては、リチウム、マグネシウム、メチルリチウム、メチルマグネシウムブロミド、エチルマグネシウムブロミド、エチルコグネシウムブロミド、ブチルリチウムなどが例示される。不活性溶媒としては、THF、ジオキサン、ジエチルエーテル、1,2ージメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ベンゼン、トルエン、ヘキサンなどが例示される。

工程16

[0083]

【化26】

25
$$R^{6}$$
 R^{6}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{6}
 R^{7}
 R^{7}
 R^{7}
 R^{12}
 R^{11}
 R^{12}
 R^{11}
 R^{11}
 R^{12}
 R^{11}
 R^{11}

【0084】(式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁸、R⁸、R⁸、R⁸ は、それぞれ前記と同義である)化合物(Ih)は、化合物(XIII)を、無溶媒または不活性溶媒中、1 当量から過剰量の酸で、0 \mathbb{C} \mathbb{C} 一用いた溶媒の沸点間の温度で5 分間 \mathbb{C} \mathbb{C} 8 時間処理することにより得ることができる。なお、必要に応じ、水を添加してもよい。

【0085】酸としては、塩酸、硫酸、10-カンファースルホン酸、酢酸、ギ酸、トリフルオロ酢酸、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、三フッ化ホウ *

*素、塩化アルミニウムなどが例示される。不活性溶媒と10 しては、THF、アセトン、アセトニトリル、トルエン、キシレン、メタノール、エタノール、プロパノール、2ープロパノール、ブタノール、2ーブタノール、 tertーブチルアルコール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、ジオキサンなどが例示される。

工程17 【0086】

【0087】 (式中、m、R¹、R⁴、R³、R⁴、R⁸、 8 R⁶、R¹ および R¹⁸ は、それぞれ前記と同義である) 化合物 (I i) は、化合物 (X I I I) を、不活性溶媒 30 中、1 当量から過剰量の酸存在下、-100℃~用いた溶媒の沸点間の温度で、1 当量から過剰量のシアン化物と、5分間~48時間反応させることにより得ることができる。

【0088】酸としては、塩酸、硫酸、10-カンファースルホン酸、酢酸、ギ酸、トリフルオロ酢酸、p-トルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、四塩化チタン、三フッ化ホウ素、塩化アルミニウムなどが例示される。※

※シアン化物としては、トリメチルシリルシアニド、シアン化ナトリウム、シアン化カリウムなどが例示される。不活性溶媒としては、THF、ジオキサン、ジエチルエーテル、1,2ージメトキシエタン、メタノール、エタノール、アセトニトリル、ジクロロメタン、1,2ージクロロエタン、クロロホルム、トルエンなどが例示される。

工程18 【0089】 【化28】

【0090】(式中、m、p、R¹、R²、R³、R⁴、R ⁵およびR⁶は、それぞれ前記と同義である) 原料化合物(Iia)は、工程15においてR"とR¹²

が隣接する炭素原子と一緒になってケタール構造を形成している化合物(XII)を原料して用い、R"とR"50 が隣接する炭素原子と一緒になってケタール構造を形成

している化合物 (XIII) を得た後に、該化合物 (X III) を原料として用い、工程17に記載した方法を 用いることにより得ることができる。

【0091】化合物 (Ia) は、化合物 (Iia) を、 無溶媒または不活性溶媒中、1 当量から過剰量の酸と、 0℃~用いた溶媒の沸点間の温度で5分間~48時間反 応させることにより得ることができる。

【0092】酸としては、塩酸、硫酸、10-カンファ ースルホン酸、酢酸、ギ酸、トリフルオロ酢酸、p-ト ルエンスルホン酸、メタンスルホン酸、三フッ化ホウ *10

*素、塩化アルミニウムなどが例示される。不活性溶媒と しては、THF、アセトン、アセトニトリル、トルエ ン、メタノール、エタノール、プロパノール、2ープロ パノール、ブタノール、2-ブタノール、tert-ブ チルアルコール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタ ノール、オクタノール、ジオキサン、これら不活性溶媒 と水との混合溶媒などが例示される。

工程19

[0093]

【化29】

【0094】(式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R⁵お よび R⁶ は、それぞれ前記と同義である)

化合物(Ij)は、化合物(Ia)を、不活性溶媒中、 1当量から過剰量の還元剤で、−100℃~用いた溶媒 の沸点間の温度で5分間~48時間処理することにより 得ることができる。

【0095】還元剤としては、1,1,3,3-テトラ メチルジシロキサン、トリエチルシラン、水素化ホウ素 ナトリウム、シアノ水素化ホウ素ナトリウム、トリアセ※

20※トキシボロハイドライド、水素化アルミニウムリチウム などが例示される。不活性溶媒としては、メタノール、 エタノール、プロパノール、2ープロパノール、ブタノ ール、2ーブタノール、tertーブチルアルコール、 ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノ ール、ジオキサンなどが例示される。

工程20

[0096]

【化30】

【0097】(式中、m、n、R¹、R²、R³、R⁴、 R^{5} 、 R^{5} 、 L^{1} およびXは、それぞれ前記と同義であ り、 L^{3} は、塩素、臭素、ヨウ素またはトリフルオロメ タンスルホネート基を表す)

原料化合物(XIV)は、市販品として得られるか、公 知の方法[TetrahedronLett., 30, 5499 (1992)]に準じ て得ることができる。

【0098】化合物 (Ik) は、化合物 (XI) を、不 活性溶媒中、-100℃~室温の間の温度で5分間~1 0時間塩基で処理した後、ハロゲン化金属またはホウ素 化合物と、-100℃~用いた溶媒の沸点間の温度で5

不活性溶媒中、触媒量から過剰量のパラジウム錯体存在 40 下、室温~用いた溶媒の沸点間の温度で5分間~30時 間反応させることにより得ることができる。なお、上記 の触媒量から過剰量のパラジウム錯体存在下に行う反応 では、必要に応じ、塩化リチウムや酸化銀などの塩類を 添加してもよい。

【0099】塩基としては、リチウム、マグネシウム、 メチルリチウム、メチルマグネシウムブロミド、エチル マグネシウムブロミド、ブチルリチウムなどが例示され る。ハロゲン化金属としては、クロロトリブチルスズ、 クロロトリメチルスズなどのハロゲン化アルキルスズ化 分間~30時間反応させ、さらに化合物(XIV)と、 50 合物類、塩化亜鉛、臭化亜鉛、ヨウ化亜鉛などのハロゲ

ン化亜鉛類などが例示され、ホウ素化合物としては、ト リメトキシホウ素、フェニルホウ酸、ホウ酸などが例示 される。

【0100】パラジウム錯体としては、テトラキス(ト リフェニルホスフィン) パラジウム、ジクロロビス(ト リフェニルホスフィン) パラジウム、ジクロロビス (ア セトニトリル) パラジウム、[1, 1'ービス (ジフェ ニルホスフィノ)フェロセン]ジクロロパラジウム、酢 酸パラジウムなどが例示される。

【0101】ハロゲン化金属またはホウ素化合物との反 10 応で用いる不活性溶媒としては、THF、ジオキサン、 ジエチルエーテル、1,2-ジメトキシエタン、ジエチ レングリコールジメチルエーテル、ベンゼン、トルエ *

*ン、ヘキサンなどが例示される。

【0102】パラジウム錯体存在下での反応の際に用い る不活性溶媒としては、THF、ジオキサン、ジエチル エーテル、エチレングリコール、トリエチレングリコー ル、1,2-ジメトキシエタン、ジエチレングリコール ジメチルエーテル、メタノール、エタノール、ブタノー ル、2ープロパノール、ジクロロメタン、クロロホル ム、アセトニトリル、ベンゼン、トルエン、ジメチルア セトアミド、DMF、DMSOなどが例示される。

工程21

[0103]

【化31】

【0104】 (式中、m、R¹、R²、R³、R⁴、R³、 R^{6} 、 L^{1} および $Z^{1}-Z^{2}-Z^{3}$ は、それぞれ前記と同義 であり、 Z^4 は、酸素原子または硫黄原子を表し、 L^3 お よび \mathbf{L}^4 は、塩素、臭素、ヨウ素またはトリフルオロメ タンスルホネート基を表す)

原料化合物(XV)および化合物(XVI)は、市販品 として得られるか、公知の方法[J. Chem. Soc., Perkin Trans.1, 1954 (1973)] に準じて得ることができる。

【0105】化合物 (Im) は、化合物 (XI) を、不 0時間塩基で処理した後、ハロゲン化金属またはホウ素 化合物と、-100℃~用いた溶媒の沸点間の温度で5 分間~30時間反応させ、さらに化合物(XV)と、不 活性溶媒中、触媒量から過剰量のパラジウム錯体もしく はニッケル錯体存在下、室温~用いた溶媒の沸点間の温 度で5分間~30時間反応させることにより得ることが できる。また、化合物 (In) は、化合物 (XV) の代 わりに化合物(XVI)を用い、化合物(XV)の場合 と同様の反応を行うことにより得ることができる。上記 の触媒量から過剰量のパラジウム錯体もしくはニッケル 50 ホスフィン)ニッケルなどが例示される。

錯体存在下に行う反応では、必要に応じ、塩化リチウム や酸化銀などの塩類を添加してもよい。

【0106】塩基としては、リチウム、マグネシウム、 メチルリチウム、メチルマグネシウムブロミド、エチル マグネシウムブロミド、ブチルリチウムなどが例示され る。ハロゲン化金属としては、クロロトリブチルスズ、 クロロトリメチルスズなどのハロゲン化アルキルスズ化 合物類、塩化亜鉛、臭化亜鉛、ヨウ化亜鉛などのハロゲ ン化亜鉛類などが例示され、ホウ素化合物としては、ト 活性溶媒中、-100 \mathbb{C} \sim 室温の間の温度で 5 分間 \sim 1 \sim 40 リメトキシホウ素、フェニルホウ酸、ホウ酸などが例示 される。

> 【0107】パラジウム錯体としては、テトラキス(ト リフェニルホスフィン)パラジウム、ジクロロビス(ト リフェニルホスフィン) パラジウム、ジクロロビス (ア セトニトリル)パラジウム、[1, 1'ービス(ジフェ ニルホスフィノ)フェロセン]ジクロロパラジウム、酢 酸パラジウムなどが例示される。ニッケル錯体として は、[1, 1'ービス(ジフェニルホスフィノ)フェロ セン]ジクロロニッケル、ジクロロビス(トリフェニル

【0108】ハロゲン化金属またはホウ素化合物との反応で用いる不活性溶媒としては、THF、ジオキサン、ジエチルエーテル、1,2ージメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、ベンゼン、トルエン、ヘキサンなどが例示される。

【0109】パラジウム錯体もしくはニッケル錯体の存在下での反応の際に用いる不活性溶媒としては、THF、ジオキサン、ジエチルエーテル、エチレングリコール、トリエチレングリコール、1,2ージメトキシエタン、ジエチレングリコールジメチルエーテル、メタノー10ル、エタノール、ブタノール、2ープロパノール、ジクロロメタン、クロロホルム、アセトニトリル、ベンゼン、トルエン、ジメチルアセトアミド、DMF、DMSOなどが例示される。

【0110】上記各製造法における中間体および目的化合物は、有機合成化学で常用される分離精製法、例えば濾過、抽出、洗浄、乾燥、濃縮、再結晶、各種クロマトグラフィーなどに付して単離精製することができる。また、中間体においては特に精製することなく次の反応に供することも可能である。化合物(I)の塩を取得した20いとき、化合物(I)を適当な溶媒に溶解または懸濁し、酸または塩基を加えて単離、精製すればよい。

【0111】また、化合物(I)およびその薬理学的に許容される塩は、水あるいは各種溶媒との付加物の形で存在することもあるが、これらの付加物も本発明に包含される。化合物(V)は、W099/16768に記載の方法またはそれに準じて製造することができる。

【0112】本発明の腸溶製剤としては、例えば、通常 の腸溶性基剤でコーティングを施された製剤、通常の腸 溶性基剤を用いたマトリックス製剤、その殻が腸溶性基 30 剤から作られているカプセル剤などがあげられる。本発 明においては、腸溶性基剤、腸溶性コーティングおよび 腸溶性マトリックスという用語は、それぞれ、本質的に 完全なままで胃を通過するが、小腸で速やかに溶解また は崩壊して活性薬剤物質を放出する基剤、コーティング およびマトリックスを表す。腸溶性基剤としては、メタ クリル酸コポリマーL、メタクリル酸コポリマーS、ヒド ロキシプロピルメチルセルロースフタレート、ヒドロキ シプロピルメチルセルロースアセテート、ヒドロキシプ ロピルメチルセルロースアセテートサクシネート、カル 40 ボキシメチルエチルセルロースなどがあげられる。これ らの腸溶性基剤は、可塑剤(例えば、マクロゴール60 00、クエン酸トリエチル、トリアセチン、プロピレン グリコールなど)および/または着色剤(例えば、酸化 チタン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄など)を含むこと もできる。

【0113】本発明による徐放性腸溶製剤は、通常の徐放性基剤でコーティングを施された製剤あるいは通常の徐放性基剤を用いたマトリックス製剤に腸溶性機能を付加した製剤である。徐放性コーティングの場合は、徐放50

性コーティング基剤として、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーRS、アクリル酸エチルメタアクリル酸メチルコポリマー、エチルセルロースなどが挙げられる。徐放性マトリックスの場合は、徐放性マトリックスの場合は、徐放性マトリックスの場合は、徐放性マトリックスの場合は、徐放性マトリックス・コポリマーRS、アクリル酸エチルメタアクリル酸メチルコポリマーRS、アクリル酸エチルメタアクリル酸メチルコポリマー、エチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシン・コース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシビース、カルボリマーなどが挙げられる。これらのコーティングエルポリマーなどが挙げられる。これらのコーティング基剤あるいはマトリックス基剤は、可塑剤(例えば、マクロゴール6000、クエン酸トリエチル、トリアセチン、プロピレングリコールなど)および/または着色剤(例えば、酸化チタン、三二酸化鉄、黄色三二酸化鉄など)を含むこともできる。

【0114】本発明による腸溶製剤の剤形は、特に制限されるものではなく、例えば、錠剤、顆粒剤、散剤、カプセル剤などがあげられる。また、通常の腸溶性基剤でコーティングを施された製剤あるいは通常の腸溶性基剤を用いたマトリックス製剤である錠剤、顆粒剤および散剤は、通常のハードカプセルなどに充填してカプセル剤として用いることもできる。また、徐放性腸溶製剤は、例えば、通常の徐放性基剤でコーティングを施された製剤あるいは通常の徐放性基剤を用いたマトリックス製剤である錠剤、顆粒剤および散剤を、殻が腸溶性基剤からなるカプセルに充填してカプセル剤として用いることもできる。

【0115】腸溶性コーティング、腸溶性マトリックス、徐放性コーティングまたは徐放性マトリックスは、当該技術分野で周知の方法に従って錠剤および/または顆粒剤および/または散剤および/または散剤および/または力プセル剤に適用することができる。

【0116】経口投与用の錠剤、顆粒剤、散剤およびカ プセル剤は、結合剤(例えば、ヒドロキシプロピルセル ロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリビ ニルアルコール、プルラン、アラビアゴム、ゼラチン、 ソルビトール、トラガカントゴム、デンプンの粘液、ポ リビニルピロリドンなど)、賦形剤(例えば、乳糖、シ ョ糖、マンニトール、ソルビトール、結晶セルロース、 トウモロコシデンプン、ジャガイモデンプン、部分アル ファ化デンプン、リン酸カルシウムなど)、滑沢剤(例 えば、ステアリン酸マグネシウム、ステアリン酸、タル ク、ポリエチレングリコール、シリカなど)、崩壊剤 (例えば、クロスポビドン、クロスカルメロースナトリ ウム、デンプングリコール酸ナトリウム、カルボキシメ チルセルロース、カルボキシメチルセルロースカルシウ ムなど)、湿潤剤(例えば、ラウリル硫酸ナトリウムな ど) などを含むこともできる。

【0117】本発明の腸溶製剤中の嘔吐誘発作用を有する薬物の使用量としては、1日当たりの投与量が0.01 m g \sim 1 g となるのが好ましく、 $0.05 \sim$ 100 m

g $/人となるのがより好ましく、<math>5\sim50$ mg/人となるのがさらに好ましい。

【0118】次に、本発明の腸溶製剤の効果について実 験例により説明する。

実験例1:組み換えヒトPDE-IV阻害試験 ヒトホスホジエステラーゼcDNA (HSPDE4A) は、精巣よ り単離した。予想されるアミノ酸配列は、Bolger, G.ら [Mol. Cell. Biol., 6558 (1993)] の報告した配列 (H SPDE4A5)から、N末端側が223アミノ酸削除されたもの である。この組み換えタンパク質を、大腸菌発現プラス 10 した。経口投与直前に上記の割合で調製した懸濁液を、 ミドを用いて発現、精製した。

被験化合物:化合物1および化合物3

【O 1 1 9】 PDE-IV阻害活性測定

PDE活性は、Kincaid, R.およびManganiello, V.の方 法 [Method. Enzymol., 159, 457 (1988)] に従い、次 の二段階過程により測定した。基質には[³H] cAMP (最 終濃度1 mmol/L) を用い、反応は、N, N-ビス (2-ヒ ドロキシエチル) -2-アミノエタンスルホン酸 (50 m mol/L, pH 7.2)、MgClz (1 mmol/L)および大豆トリプシ ンインヒビター (soybean trypsin inhibitor) (0.1 mg 20 /nL)を含む標準混合液中で行った。反応は、酵素の添加 により開始し、30℃で10~30分間インキュベーションし た。塩酸により反応を停止し、生成した5'-AMPを5'-ヌ クレオシダーゼによって完全に分解した。DEAE-Sephade x A-25でクロマトグラフィーを行い、溶出した['H]アデ ノシンをシンチレーションカウンターでカウントした。 薬物はジメチルスルホキシド(DMSO)に溶解して(濃度 1.7%) 添加した。その結果、化合物 1 は0.1 µ mol/Lで75 %、0.01 μ mol/Lで25%の阻害率を示し、化合物 3 は 1 μ m ol/Lで87%の阻害率を示した。

【0120】<u>実験例2</u>:嘔吐誘発作用およびTNFα産 生抑制作用

PDE-IV阻害剤の嘔吐誘発作用を検定するために、 イヌに対する経口投与を行った。PDE-IV阻害剤 は、イヌにおいて腫瘍壊死因子(TNF) α産生阻害作 用を示すことが知られている[Laboratory Animal Scien ce, 45, 647-651(1995)]。被験化合物を経口投与後、血 液を採取し、リポポリサッカライド(LPS)刺激によ り遊離される TNF α 量を測定し、化合物の TNF α 産 生抑制作用を調べた (ex vivo実験)。実験は、実験用 腸溶製剤(腸溶カプセル)と比較用製剤(ゼラチンカプ セル)を用いて行い、それぞれ、嘔吐と $TNF\alpha$ 産生抑 制作用の発現用量を調べることにより、本発明の効果を 調べた。

【0121】 被験化合物: 化合物1、化合物2および化

合物 3

実験動物:雄性ビーグル犬(体重は10 kg前後)を使用 <u>ゼラチンカプセル</u>:ゼラチンカプセルとしては、日本薬 局方ゼラチンカプセル [type No.11、加商(株)] を使 用した。なお、あらかじめゼラチンカプセルのみを投与 し、嘔吐のない個体のみを実際の実験に使用した。

比較用製剤の調製:薬物は、0.5% メチルセルロースに て懸濁させたが、ゼラチンカプセルを用いて投与する場 合、体重 1kg 当たり1~2 mLの投与量となるように調製 ゼラチンカプセルに入れて経口投与した。

【0122】 <u>腸溶性カプセル</u>: 腸溶性カプセルとして は、AS-Mタイプ(フロイント産業、腸溶性基剤:ヒド ロキシプロピルメチルセルロースアセテート) の大きさ #0のものを使用した。なお、あらかじめ腸溶性カプセ ルにラクトースを充填したものを投与し、嘔吐のない個 体のみを実際の実験に使用した。

実験用腸溶製剤の調製:薬物を秤量後、腸溶性カプセル (AS-Mタイプ)に充填した。付属の説明書に従って、同 じタイプのヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテ ートをアセトン・エタノール混液(1:1)に溶解した溶液 を、カプセル嵌合部に均一に塗布した。溶液を塗ったカ プセルは、ただちにハンドドライヤーの冷風で乾燥し、 試料を作成した。

作成した試料をイヌに経口投与した。投与前と投与3, 8,24時間後に前腕静脈より経時的にヘパリン下採血し た。試料投与後1時間までは嘔吐を中心に症状観察し、 以後採血時に嘔吐物の有無を確認した。実験は、イヌ2 30 例を用いて行い、少なくとも1例で嘔吐が観察された最 小投与量を最小嘔吐発現用量 (MED)とした。

【0124】<u>イヌex vivo, TNFα産生抑制試験</u>

採血した血液は、一旦氷冷下に保存し、ex vivo, TN Fα産生抑制試験に使用した。採取した血液を96 well 平底プレートに180 μL/well添加した後、LPSを添加し て刺激した (LPSの最終濃度: 0.1, 1 μg/mL)。 4時 間、CO2 インキュベーターにてインキュベートした後、 4℃、1500 回転/分、10分間の遠心操作により上清を 得た。得られた上清中のTNF α 量の測定は、human TN Fα ELISAキット (DuoSet, Genzyme社) にて行った。30 %以上のTNFα産生抑制効果が認められた最小用量を 最小有効用量 (MED) として表した。

[0125]

【表1】

· 唯叶等欢作用(是小冠儿为农田里)

	2 表:嘔吐誘発作用(最小嘔吐発	現用量)
	ゼラチンカプセル	腸溶カプセル
化合物 1	MED=10 mg/kg, po	MED > 100 mg/kg, po
化合物 2	MED=3 mg/kg, po	MED=30 mg/kg, po
化合物 3	MED=80 mg/kg, po	MED=100 mg/kg, po

[0126]

* *【表2】

77-24.111.11 12至王邦制作用:最小有须用重					
	ゼラチンカプセル	腸溶カプセル			
化合物 1	MED=1 mg/kg, po	MED=3 mg/kg, po			

【0127】第1表および第2表より明らかなように、 腸溶カプセルを用いることにより、 $TNF-\alpha$ 産生抑制 作用を減じることなく、被験化合物の嘔吐誘発作用が軽減された。このように、 PDE-IV阻害剤の嘔吐誘発作用は、 腸溶製剤を用いることで胃への直接作用を除去することにより軽減されることが示され、 腸溶製剤の有用性が明らかとなった。

【0128】次に、本発明の実施例および参考例を示す。

[0129]

【実施例】 実施例 1: 腸溶錠剤

流動層造粒機を用いて、素錠重量,100部に対し化合物 1,10部、乳糖,58部、トウモロコシデンプン,25部およびクロスポビドン,3部を混合後、ヒドロキシプロピルセルロース水溶液をスプレーして造粒を行った。得られた顆粒にステアリン酸マグネシウム,1部を加えて混合後、打錠を行い、素錠を得た。コーティング剤皮,100部に対し、メタアクリル酸コポリマーL,65部、クエン酸トリエチル,6部、タルク,18部、酸化チタン,11部を素錠にコーティングし、腸溶錠剤を得た。

【0130】 実施例2:腸溶顆粒製剤

1)遠心流動式造粒・コーティング装置を用いて、素顆粒重量,100部に対し化合物1,20部を結晶セルロース粒,78部にヒドロキシプロピルセルロースを結合剤として被覆した。得られた素顆粒に、コーティング剤皮,100部に対し、メタアクリル酸コポリマーL,65部、クエン酸トリエチル,6部、タルク,18部、酸化チタン,11部をコーティングし、腸溶顆粒を得た。2)1)で調製した腸溶顆粒をハードカプセル[日本薬局方ゼラチンカプセル(#3、ワーナーランバート(株)]に充填し、腸溶顆粒充填カプセル剤を得た。

【0131】 実施例3: 腸溶カプセル剤

流動層造粒機を用いて、素顆粒重量,100部に対し化合物1,10部、乳糖,58部、トウモロコシデンプン,25部およびクロスポビドン,3部を混合後、ヒドロキシプロピルセルロース水溶液をスプレーして造粒を行った。得られた顆粒を、殻が腸溶性基剤(ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート)からなるカプセルに充填し、腸溶カプセル剤を得た。

【0132】 实施例4:徐放性腸溶製剤

遠心流動式造粒・コーティング装置を用いて、素顆粒重量,100部に対し化合物1,20部を結晶セルロース粒,78部にヒドロキシプロピルセルロースを結合剤として被覆した。得られた素顆粒にコーティング剤皮,100部に対し、アミノアルキルメタアクリレートコポリマーRS,70部、クエン酸トリエチル,12部、タルク,18部をコーティングし、徐放性顆粒を得た。得られた徐放性顆粒を、設が腸溶性基剤(ヒドロキシプロピルメチルセルロースアセテートサクシネート)からなるカプセルに充填20し、徐放性腸溶製剤を得た。

【0133】<u>参考例1:化合物1の</u>合成

(工程1) 7-メトキシベンゾフラン-2-カルボン酸 (化合物 a)

o-バニリン (42.0 g) をジメチルホルムアミド (DMF) (500 mL) に溶解し、クロロ酢酸エチルエステル (37.0 mL) および炭酸カリウム (75.0 g) を加え、5.5時間還流した。氷冷下、濃塩酸を滴下して酸性とし、室温で一晩放置した。析出した結晶を濾取、水洗、乾燥して、化合物 a (36.6 g, 69%) を黄色結晶として得た。

H-NMR(DMSO- d_6 , δ , ppm): 3.95 (s, 3H), 7.08 (dd, J =1.3 Hz, 7.6 Hz, 1H),7.10-7.34 (m, 2H), 7.64 (s, 1 H).

MASS (m/z): 380 (M^{+}) .

【0134】(工程2)7-メトキシベンゾフラン-2 -カルボン酸エチルエステル(化合物b)

工程1で得られた化合物 a (30.0 g) を乾燥エタノール (250 mL) に懸濁し、濃硫酸 (25 mL) を加えて3時間還流した。水 (200 mL) を加えて氷冷下攪拌し、析出した結晶を濾取、水洗した。エタノールから再結晶して、化合物 b (28.4 g, 83%) を無色結晶として得た。

H-NMR(CDCl₃, δ , ppm): 1.42(d, J=7Hz, 3H), 4.02(s, 3H), 4.44(q, J=7Hz, 2H), 6.92(dd, J=1.5 Hz, 7Hz, 1H), 7.21-7.26(m, 2H), 7.52(s, 1H).

【0135】(工程3)4-ホルミルー7-メトキシベンゾフランー2-カルボン酸エチルエステル (化合物 c)

工程2で得られた化合物 b (30.0 g) を乾燥ジクロロメタン (500 mL) に溶解し、氷冷下、ジクロロメチルメチルエーテル (18.5 mL) および四塩化チタン (44.7 mL)

50 を滴下して、室温で20分間攪拌した。反応液を氷を含む

塩酸(500 mL)に注入し、クロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸マグネシウムで乾燥後、溶媒留去した。残渣をエーテルに懸濁させて濾過することにより、化合物 c(29.0 g, 86%)を無色結晶として得た。

H-NMR(CDCl₃, δ , ppm): 1.43(t, J=7Hz, 3H), 4.12(s, 3H), 4.46(q, J=7Hz, 2H), 7.01(d, J=8Hz, 1H), 7.75(d, J=8Hz, 1H), 8.22(s,1H), 10.0(s, 1H).

MASS (m/z): 248(M').

【0136】(工程4)2-エトキシカルボニル-7-メトキシベンゾフラン-4-カルボン酸(化合物d)工程3で得られた化合物 c (31.9 g)をtert-ブタノール (1.0 L) に懸濁し、スルファミン酸(25.0 g) /水(210 mL)および亜塩素酸ナトリウム(17.4 g) /水(210 mL)を加え、40℃で1時間攪拌した。スルファミン酸(5.0 g)および亜塩素酸ナトリウム(3.5 g)/水(40 mL)を加え、さらに1.5時間攪拌した後、水(600 mL)を加え、お出した結晶を濾取し、水洗後、乾燥した。得られた結晶を酢酸エチルに懸濁し、再度濾取して、化合物 d (28.4 g、84%)を無色結晶として得た。 H-NMR(DMSO-d。, δ, ppm): 1.36(t, J=7IIz, 3II), 4.05(s, 3H), 4.38(q, J=7Hz, 2H), 7.23(d, J=9Hz, 1H), 7.93(s, 1H), 7.95(d, J=9Hz, 1H).

MASS (m/z): 264 (M^{\dagger}) .

【0137】(工程5)4-(3,5-ジクロロピリジン-4-イルアミノカルボニル)-7-メトキシベンゾフラン-2-カルボン酸エチルエステル(化合物e)工程4で得られた化合物d(15.0g)を乾燥ジクロロメタン(100 mL)に懸濁し、塩化チオニル(100 mL)を加え、18時間還流した。減圧濃縮して得られた酸クロリド30を、乾燥してそのまま次の反応に用いた。

【0138】4-アミノ-3,5-ジクロロピリジン(18.5g)を乾燥テトラヒドロフラン(THF)(600 mL)に溶解し、氷冷下、水素化ナトリウム(60%オイルサスペンション、5.68g)を添加し、30分間攪拌した。先に調製した酸クロリドの乾燥ジクロロメタン(200 mL)溶液を15分かけて滴下し、そのまま30分間攪拌した後、1mol/L HC1を滴下して反応を停止させ、クロロホルムで抽出した。有機層を1 mol/L HC1および飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去40した。残渣をエーテルに懸濁し、濾取して、化合物e(21.2g、91%)を無色結晶として得た。

H-NMR(CDCl₃, δ, ppm): 1.41(t, J=7Hz, 3H), 4.12(s, 3H), 4.44(q, J=7Hz, 2H), 7.00(d, J=8Hz, 1H), 7.82 (d, J=9Hz, 1H), 8.09(s, 1H), 8.59(s, 2H).

MASS (m/z): 409(M'+1).

【 0 1 3 9 】 (工程 6) 4- (3, 5-ジクロロピリジン-4-イルアミノカルボニル) -7-メトキシベンゾフラン-2-カルボン酸 (化合物 f)

工程 5 で得られた化合物 e (35.7 g) をジオキサン (35 50 0g, 68%) を白色固体として得た。

0~mL) に懸濁し、室温で5~mol/L NaOH水溶液 (70~mL)を加え、そのまま1時間攪拌した。氷冷下、5~mol/L HC1を滴下して反応液を酸性とした後、析出した結晶を遮取した。水、エタノールで順次洗浄した後、乾燥して、化合物 f (31.7~g, 95%) を無色結晶として得た。

H-NMR(DMSO-d₆, δ , ppm): 4.07(s, 3H), 7.29(d, J=8.5Hz, 1H), 7.90(s, 1H),8.08(d, J=8.5Hz, 1H), 8.77 (s, 2H), 10.6(s, 1H), 13.8(brs, 1H).

MASS (m/z): 380(M').

【0140】(工程7)4-(3,5-ジクロロピリジン-4-イルアミノカルボニル)-7-メトキシ-2-(4-メチルピペラジン-1-イルカルボニル)ベンゾフラン(化合物1)

工程6で得られた化合物 「 (37.2 g) をDMF (1.0 L) に溶解し、1-ハイドロキシベンゾトリアゾール (HOBt) 1 水和物 (26.4 g)、N-エチルーN' - (3-ジメチルアミノプロピル) カルボジイミド (WSC) 1塩酸塩 (37.4 g) および 1-メチルピペラジン (21.7 mL) を加え、室温で2時間攪拌した。減圧濃縮し、残渣をクロロホルムで抽出した。有機層を飽和食塩水で洗浄した後、硫酸マグネシウムで乾燥し、溶媒を減圧留去した。得られた残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー (クロロホルム/メタノール=9/1で溶出)で精製し、濃縮残渣をエタノールから結晶化し、化合物 1 (37.9 g, 84%)を無色結晶として得た。

【0141】融点:224~225℃

 $^1\text{H-NMR}(\text{DMSO}-d_6$, δ , ppm): 2.12(s, 3H), 2.20-2.37(m. 4H), 3.57-3.70(m, 4H), 4.07(s, 3H), 7.25(d, J=8H z, 1H), 7.63(s, 1H), 8.07(d, J=8Hz, 1H), 8.77(s, 2 H), 10.6(s, 1H).

MASS (m/z): 462(M')IR (KBr, cm^{-1}) : 1294, 1486, 162 5, 1652, 3178.

元素分析C21 H20 N4 O4 CI2 として

実測値(%) C:54.53, II:4.47, N:12.08

計算值(%) C:54.44, H:4.35, N:12.09

【0142】<u>参考例2:化合物3の合成</u>

(工程1) 4-ヒドロキシ-4-(8-メトキシ-1, 4-ベンゾジオキサン-5-イル) シクロヘキサノンエチレンケタール(化合物g)

5 ーブロモー8 ーメトキシー1, 4 ーベンゾジオキサン (10 g, 41 mmol)をTHF (65 mL)に溶解し、-78℃で1. 59 mol/Lのn-ブチルリチウムへキサン溶液 (28mL, 45 mmol)を滴下した。15分後、1, 4 ーシクロヘキサジオンモノエチレンケタール (9.6 g, 61 mmol)のTHF (50 mL)溶液を滴下し、1時間攪拌後、室温で20分間攪拌した。水を加え、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄後、硫酸ナトリウムで乾燥した。溶媒留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=1/1で溶出)で精製し、化合物 g (9.0g 68%)を白色団体として得た。

【0143】融点:94~96℃

¹H-NMR(CDCl₃, δ, ppm): 1.58-1.72 (m, 2H), 1.88-2.2 8 (m, 6H), 3.57 (s, 1H), 3.86 (s, 3H), 3.90-4.07 (m, 4H), 4.35 (s, 4H), 6.46 (d, J = 9 Hz, 1H), 6.8 2 (d, J = 9 Hz, 1H).

MASS (m/z): 322 (M').

【0144】(工程2)4-シアノ-4-(8-メトキシ-1,4-ベンゾジオキサン-5-イル)シクロヘキサノンエチレンケタール(化合物h)

工程1で得られた化合物g (0.49 g, 1.5 mmol) を塩化 10 メチレン (4.9 mL) に溶解し、-78℃でトリメチルシリルシアニド (0.26 mL, 1.9 mmol) を加え、次いで三フッ化ホウ素エチルエーテル錯体 (0.20 mL, 1.6 mmol) を滴下し、10分間攪拌後、さらに室温で10分間攪拌した。飽和重曹水を加え、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=2/1で溶出)で精製し、化合物 h (0.30 g, 61%) を無色油状物として得た。 H-NMR(CDCl₂, δ, ppm): 1.79-1.95 (m, 2H), 2.06-2.2 20 0 (m, 4ll), 2.30-2.46 (m, 2H), 3.87 (s, 3ll), 3.90-4.07 (m, 4H), 4.36 (s, 4H), 6.48 (d, J = 9 Hz, 1 H), 6.82 (d, J = 9 Hz, 1 H).

MASS (m/z): 331 (M').

【0145】(工程3)4-シアノ-4-(8-メトキシ-1, 4-ベンゾジオキサン-5-イル)シクロヘキサノン(化合物i)

工程2で得られた化合物 i (0.29 g, 0.87 mmol) をアセトン (2.9 mL) に溶解し、6 mol/Lの塩酸水 (1.2 mL, 7.2 mmol) を加え、3時間加熱還流した。放冷後、飽和重曹水に注ぎ、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄した。硫酸ナトリウムで乾燥後、溶媒留去し、化合物 i (0.23 g, 92%) を白色固体として得た。【0146】融点:157~161℃

H-NMR(CDCl₃, δ , ppm): 2.21-2.41 (m, 2H), 2.45-2.7 2 (m, 4H), 2.81-3.00 (m, 2H), 3.89 (s, 3H), 4.37 (s, 4H), 6.51 (d, J = 9 Hz, 1H), 6.88 (d, J = 9 Hz, 1H).

MASS (m/z): 287 (M^{+}) .

【0147】(工程4)1-(8-メトキシ-1,4-40 ベンゾジオキサン-5-イル)-4-メトキシメチレンシクロヘキサンカルボニトリル(化合物j)メトキシメチルトリフェニルホスホニウムクロライド(34g,99 mmol)をTHF(320 mL)に懸濁し、tert-ブトキシカリウム(11g,99 mmol)を加えた。室温で15分間攪拌後、工程3で得られた化合物i(15g,52 mmol)のTHF(150 mL)溶液を滴下し、室温で45分間攪拌した。反応液を水に加え、酢酸エチルで抽出し、有機層を飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧

ィー(ヘキサン/酢酸エチル=3/1で溶出)で精製し、化合物j(14g,82%)を白色固体として得た。 【0148】融点:112~113℃

H-NMR(CDC1₃, δ , ppm): 1.67-1.82 (m, 2H), 2.08-2.6 0 (m, 5H), 2.82-2.98 (m, 1H), 3.57 (s, 3H), 3.87 (s, 3H), 4.36 (s, 4H), 5.84 (s, 1H), 6.47 (d,J = 9 Hz, 1H), 6.80 (d, J = 9 Hz, 1H).

MASS (m/z): 315 (M^{-}) .

【0149】(工程5)(シス)-4-シアノ-4-(8-メトキシ-1,4-ベンゾジオキサン-5-イル)シクロヘキサンカルボアルデヒド(化合物k)工程4で得られた化合物j(10g,32mmol)をアセトン(100 mL)に溶解し、6 mol/Lの塩酸水(210 mL)を滴下し、室温で2時間攪拌後、5 mol/L水酸化ナトリウム水溶液を加えて中和し、酢酸エチルで抽出した。有機層を飽和重曹水、次いで飽和食塩水で洗浄した。硫酸マグネシウムで乾燥後、減圧下溶媒留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフィー(ヘキサン/酢酸エチル=2/1で溶出)で精製し、化合物k(7.7g,80%)を無色油状物として得た。

H-NMR(CDCl₃, δ , ppm): 1.80-2.35 (m, 7H), 2.38-2.5 7 (m, 2H), 3.88 (s, 3H), 4.36 (s, 4H), 6.49 (d, J = 9 Hz, 1H), 6.85 (d, J = 9 Hz, 1H), 9.68 (s, 1H). MASS (m/z): 301 (M).

【0150】(工程6)(シス)-4-シアノ-4-(8-メトキシ-1,4-ベンゾジオキサン-5-イル)シクロヘキサンカルボン酸(化合物3)

工程5で得られた化合物 j (7.7 g, 26 mmol) 、りん酸 二水素ナトリウム (3.1 g, 26 mmol) および2ーメチルー2ーブテン (12 mL, 120 mmol) をtert-ブチルアルコール (155 mL) に溶解し、氷冷下、80%亜塩素酸 (3.2 g, 28 mmol) の水 (46 mL) 溶液を滴下し、室温で1時間攪拌した。亜硫酸水素ナトリウム (5.3g, 51 mmol) を加えて15分間攪拌後、2 mol/mL NaOII水溶液を加え、酢酸エチルで洗浄した。6 mol/L HClでpH 3.5に調整し、析出した固体を濾取後、エタノールで再結晶し、化合物 3 (5.5 g, 67%) を白色結晶として得た。

【0151】融点: 243~244℃

H-NMR (DMSO- d_6 , δ , ppm): 1.59-1.90 (m, 4H), 1.94 -2.10 (m, 2H), 2.20-2.45 (m, 3H), 3.75 (s, 3H), 4. 27 (dd, J = 5 Hz, 12 Hz, 4H), 6.60 (d, J = 9Hz, 1 H), 6.79 (d, J = 9 Hz, 1H), 12.2 (br s, 1H). MASS (m/z): 317 (M).

m/135 (m/2): 511 (m).

元素分析C₁₇ H₁₉ NO₅ として 実測値(%) C:64.09, H:6.01, N:4.51

計算值(%) C:64.34, H:6.03, N:4.41

[0152]

た。反応液を水に加え、酢酸エチルで抽出し、有機層を 飽和食塩水で洗浄し、硫酸ナトリウムで乾燥した。減圧 下溶媒留去し、残渣をシリカゲルカラムクロマトグラフ 50 用を軽減し、本来望まれる薬理効果をより安全に発揮し

フロントページの続き	<u> </u>		
(51) Int.Cl.'	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
A 6 1 K 9/30		A 6 1 K 9/30	, (2.3)
9/48		9/48	
31/275		31/275	
31/357		31/357	
31/496		31/496	
45/00		45/00	
A 6 1 P 1/08		A 6 1 P 1/08	
43/00	1 1 1	43/00	1 1 1
	度 東郡長泉町下土狩1188 協和醗酵 会社医薬総合研究所内	4C084 4C086	AA30 AA38 AA45 AA54 AA61 BB01 CC29 CC50 DD28J DD29J DD41A DD47J DD67 EE12A EE16A EE31 EE32A EE33 EE38A EE42 FF25 FF31 AA17 MA35 MA41 MA43 MA52 NA06 NA12 ZA661 ZA662 ZC421 ZC422 AA01 AA02 BA15 BC50 GA02 GA08 MA01 MA02 MA04 MA05 MA35 MA41 MA43 MA52 NA06 NA12 ZA66 ZC42 AA01 AA02 HA12 KA01 MA01 MA02 MA04 MA05 MA55 MA57 MA61 MA63 MA72 NA06 NA13 ZA66 ZC42